

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



①Número de publicación: 2 890 726

21 Número de solicitud: 202030712

15 Folleto corregido: A1, B2

INID afectado: 72

48 Fecha de publicación de la corrección: 03.05.2023

(51) Int CI

G01N 27/04 (2006.01) **C01B 32/182** (2007.01)

(12)

CORRECCIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

B8

22 Fecha de presentación:

10.07.2020

(43) Fecha de publicación de la solicitud:

21.01.2022

Fecha de concesión:

13.05.2022

45) Fecha de publicación de la concesión:

23.05.2022

(73) Titular/es:

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) (60.0%) C/ Serrano, nº 117 28006 Madrid (Madrid) ES y UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (40.0%)

(72) Inventor/es:

HORRILLO GÜEMES, Mª Carmen; MATATAGUI CRUZ, Daniel; MARÍN PALACIOS, Mª Pilar; NAVARRO PALMA, Elena; LÓPEZ SÁNCHEZ, Jesús y PEÑA MORENO, Álvaro

(74) Agente/Representante:

PONS ARIÑO, Ángel

(SENSOR QUÍMICO RESISTIVO PARA LA DETECCIÓN DE NO2

(57) Resumen:

Sensor químico resistivo para la detección de NO₂.

La presente invención se refiere a un sensor químico resistivo con un bajo límite de detección para la presencia de NO2 a temperatura ambiente que comprende un material como capa activa del sensor que es de grafeno de pocas capas atómicas, y cuya respuesta no se modifica por la presencia de humedad relativa ambiental y que, además, muestra muy baja interferencia con el amoniaco, lo que permite descartar su interferencia en las medidas.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 41 LP 24/2015.

Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial cualquier persona podrá oponerse a la concesión. La oposición deberá dirigirse a la OEPM en escrito motivado y previo pago de la tasa correspondiente (art. 43 LP 24/2015).